SciFinder

Page: 2

Bibliographic Information

Partially vulcanized butyl rubber compositions. Kawasaki, Shigeki; Kato, Masashi; Nakagami, Junji. (Erasuto Mitsukusu Kk, Japan). Jpn. Kokai Tokkyo Koho (1994), 6 pp. CODEN: JKXXAF JP 06107738 A2 19940419 Heisei. Patent written in Japanese. Application: JP 91-238993 19910827. CAN 121:59493 AN 1994:459493 CAPLUS (Copyright 2003 ACS on SciFinder (R))

Patent Family Information

Patent No.	<u>Kind</u>	<u>Date</u>	Application No.	<u>Date</u>	
JP 06107738	A2	19940419	JP 1991-238993	19910827	
•		•			
Priority Application					
JP 1991-238993		19910827		•	

Abstract

The compns. giving heat-resistant vulcanizates with low compression set are obtained by applying shear stress on mixts. of Bu rubbers 100, vinyl arom. compds. 0.01-30, and org. peroxides 0.01-10 parts. Thus, JSR Butyl 365 100, divinylbenzene 5, and Perkadox 14 0.3 part were kneaded at 170-180° to obtain partially vulcanized rubber, which was blended with stearic acid 1, ZnO 5, carbon black 50, talc 70, an antioxidant 1, S 1.5, and accelerators 1.5 parts, press vulcanized, and post-vulcanized to give a test piece showing tensile strength 64 kg/cm2; elongation 410%, and hardness 75, initially, and 64, 330, and 79, resp., after 100 h at 110°.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-107738

(43)公開日 平成6年(1994)4月19日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 F 255/08	MQG	7142-4 J		
C 0 8 J 3/24	· CES	9268-4F		
C08K 5/14	KES	7242—4 J		. •
C 0 8 L 23/22	LCZ	7107-4 J		
			審査請	求 未請求 請求項の数2(全 6 頁)

(21)出願番号	特顧平3-238993	(71)出願人	390019219
	•		株式会社エラストミックス
(22)出願日	平成3年(1991)8月27日		東京都中央区日本橋小網町18番3号
		(72)発明者	川▲綺▼ 茂樹
			東京都千代田区神田小川町3丁目2番1号
			日合ゴム加工株式会社内
	•	(72)発明者	加藤雅司
			東京都千代田区神田小川町3丁目2番1号
			日合ゴム加工株式会社内
		(72)発明者	中上 潤司
			東京都千代田区神田小川町3丁目2番1号
		ľ	日合ゴム加工株式会社内
		(74)代理人	
		1	

(54) 【発明の名称】 部分架橋プチルゴム組成物

(57)【要約】

【目的】 優れた常態物性、耐熱性および低圧縮永久歪性を有する加硫製品を得ることができる部分架橋プチルゴム組成物を提供することにある。

【構成】 本発明の部分架橋プチルゴム組成物は、プチルゴム100重量部に、ピニル芳香族化合物0.01~30重量部と有機過酸化物0.01~10重量部を添加し、この配合系に機械的剪断力を作用させながら、プチルゴムを部分的に架橋させて得られることを特徴とする。また、プチルゴムの加硫剤が含有されていることが好ましい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 プチルゴム100重量部に、ビニル芳香 族化合物 0.01~30 重量部と有機過酸化物 0.01 ~10 重量部を添加し、

この配合系に機械的剪断力を作用させながら、プチルゴ ムを部分的に架橋させて得られることを特徴とする部分 架橋プチルゴム組成物。

【請求項2】プチルゴムの加硫剤が含有されていること を特徴とする請求項1に記載の部分架橋プチルゴム組成

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はプチルゴム組成物に関 し、更に詳細には、優れた耐熱性および低圧縮永久歪性 を有する加硫製品を提供することができる部分架橋プチ ルゴム組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】プチルゴムは不飽和度が低く化学的に安 定したゴムであり、また、耐候性に優れ、気体透過性が 着剤、シール材、コーク材などの基材として好適に用い られている。

【0003】斯かるプチルゴムの加硫は、イオウ、キノ ンオキシム、変性フェノール樹脂、有機過酸化物などの 通常の加硫剤を用いて行われる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 加硫手段によって加硫されたプチルゴムは、耐熱性が不 十分であり、圧縮永久歪が大きい、という問題点を有す る。また、化学的に不活性である反面、加硫が遅く加硫 30 時間が長いという欠点を有する。更に、有機過酸化物よ りなる加硫剤を用いて加硫を行うと、主鎖の分解反応 (イソプチレン構造の一部分解反応) が優先し、満足で きる加硫物は得られない。

【0005】本発明は、以上のような事情に基いてなさ れたものであって、その目的は、優れた常態物性、耐熱 性および低圧縮永久歪性を有する加硫製品を得ることが できる部分架橋プチルゴム組成物を提供することにあ る。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の部分架橋プチル ゴム組成物は、プチルゴム100重量部に、ビニル芳香 族化合物 0.01~30 重量部と有機過酸化物 0.01 ~10 重量部を添加し、この配合系に機械的剪断力を作 用させながら、プチルゴムを部分的に架橋させて得られ ることを特徴とする。

【0007】また、プチルゴムの加硫剤が含有されてい ることが好ましい。

【0008】本発明の部分架橋プチルゴム組成物を構成 するプチルゴム(IIR)は、イソプチレンと少風のイ 50 れる加硫物の機械的強度が低下し、また圧縮永久歪が大

ソプレンを共重合させて得られる不飽和度の低いゴムで ある。また、本発明を構成するプチルゴムとしては、塩 素化プチルゴム (CIIR) や臭素化プチルゴム (BI IR) などのハロゲン化プチルゴムも含まれる。

【0009】ピニル芳香族化合物は、プチルゴムを部分 的に架橋させる際の架橋助剤として添加されるものであ り、斯かるピニル芳香族化合物としては、例えばスチレ ン、t-プチルスチレン、α-メチルスチレン、p-メ チルスチレン、ジピニルペンゼン、1,1-ジフェニル 10 エチレン、N, N-ジメチル-p-アミノエチルスチレ ン、N, N-ジエチル-p-アミノエチルスチレン、ビ ニルピリジンなどを挙げることができる。これらの化合 物のうち、ジビニルベンゼンが好ましい。これらのビニ ル芳香族化合物は、単独であるいは2種以上を併用して 用いることができる。ビニル芳香族化合物の添加量は、 原料ゴムであるブチルゴム100重量部に対して、0. 01~30重量部とされ、好ましくは0.5~10重量 部とされる。

【0010】有機過酸化物は、プチルゴムを部分的に架 小さいなどの特性を有している。このため、接着剤、粘 20 橋させる際の架橋剤として添加されるものであり、斯か る有機過酸化物としては、例えば、2,5-ジメチルー 2, 5-ジ(t-プチルパーオキシ) ヘキシン-3、 2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(t-プチルパーオキ シ) ヘキサン、α, α'-ピス(t-プチルパーオキ シ) - p - ジイソプロピルペンゼン、ジクミルパーオキ サイド、ジーtープチルパーオキサイド、tープチルパ ーオキシベンゾエート、1, 1-ビス(t-ブチルパー オキシ) -3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、 2. 4-ジクロルペンゾイルパーオキサイド、ペンゾイ ルパーオキサイド、p-クロルベンゾイルパーオキサイ ドなどを挙げることができ、これらのうち、2.5-ジ メチルー2, 5 – ジ(t – プチルパーオキシ)ヘキシン -3、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-プチルパー オキシ) ヘキサン、 α , α ' -ビス (t -プチルパーオ キシ) - p - ジイソプロピルベンゼンが好ましい。有機 過酸化物の添加量は、原料ゴムであるブチルゴム100 重量部に対して、0.01~10重量部とされ、好まし くは0.1~5重量部とされる。有機過酸化物の添加量 が0.01重量部未満であると、部分架橋プチルゴム組 成物におけるブチルゴム成分の架橋密度が低くなり、一 方10 重量部を超えると、架橋反応以外にプチルゴムの 主鎖の分解反応が部分的に生じ、部分架橋プチルゴム組 成物を更に加硫して得られる加硫物の機械的強度が低下 し、圧縮永久歪が大きくなる。

> 【0011】本発明の組成物におけるプチルゴムは、上 記の架橋剤および架橋助剤によって部分的に架橋されて いるものであり、プチルゴムの架橋度は5~90%とさ れ、好ましくは10~80%とされる。架橋度が5%未 満では、部分架橋プチルゴム組成物を更に加硫して得ら

きくなる。一方80%を超えると、部分架橋プチルゴム 組成物と他の配合剤を混練する際において加工性が著し く低下する。

【0012】ビニル芳香族化合物および有機過酸化物を 添加し混練する方法としては特に制限はなく、両者を同 時にプチルゴムに添加して混練してもよく、あるいは予 めプチルゴムとピニル芳香族化合物を混練した後、有機 過酸化物を添加して混練してもよい。

【0013】混練操作においては、公知の混練装置、例 えばバンバリーミキサー、一軸押出機、二軸押出機、二 10 ーダー、インターナルミキサー、ブラベンダープラスト グラフ、ミキシングロールなどを、単独であるいはこれ らを組み合わせて利用することができる。

【0014】混練温度は50~220℃とされ、好まし くは100~200℃とされる。混練温度が50℃未満 であると、プチルゴムを部分的に架橋させるまでに長時 間を要し、製造コストの点から好ましくない。一方、混 練温度が200℃を超えるとプチルゴムが劣化する傾向 にある。なお、有機過酸化物を添加する際の混練温度 は、通常10~180℃とされ、好ましくは20~15 0℃とされる。

【0015】本発明の組成物は、プチルゴム、ビニル芳 香族化合物および有機過酸化物からなる配合系の混練操 作中に、すなわち、この配合系に機械的剪断力を作用さ せながら、プチルゴムを部分的に架橋させることにより 製造される。混練操作時に、プチルゴムを部分的に架橋 させることにより、プチルゴムの架橋分布が均一なもの となる。これは、混練時の機械的剪断力によって、コン パウンド中に架橋ゲルが均一に分散されるからである。

【0016】なお、本発明の部分架橋プチルゴム組成物 30 となる。 には、通常使用される各種の配合剤、例えば補強充填 剤、增量剤、分散助剤、可塑剤、軟化剤、老化防止剤、 着色剤、紫外線吸収剤、難燃剤、発泡剤、スコーチ防止 剤、粘着付与剤、滑剤などが含有されてていてもよい。 これらの配合剤は、部分架橋ブチルゴム組成物を製造す る過程(プチルゴムが架橋されていない状態)において 添加されたものであってもよく、製造された部分架橋ブ チルゴム組成物(プチルゴムが部分的に架橋された状 態)に添加されたものであってもよい。

【0017】ここに、補強充填剤および増量剤として 40 は、例えばカーボンプラック、ヒュームドシリカ、湿式 シリカ、石英微粉末、ケイソウ土、亜鉛華、塩基性炭酸 マグネシウム、活性炭酸カルシウム、ケイ酸マグネシウ ム、ケイ酸アルミニウム、二酸化チタン、タルク、雲母 粉末、硫酸アルミニウム、硫酸カルシウム、硫酸パリウ ム、アスペスト、グラファイト、ウォラストナイト、ニ 硫化アスペスト、ポリテトラフルオロエチレン、ガラス 繊維、有機補強剤、有機充填剤などを挙げることができ る。分散助剤としては、例えば高級脂肪酸およびその金 風アミン塩;可塑剤としては、例えばフタル酸誘導体、

アジピン酸誘導体、セパシン酸誘導体: 軟化剤として は、例えば潤滑油、プロセスオイル、コールタール、ヒ マシ油、ステアリン酸カルシウム:老化防止剤として は、例えばフェニレンジアミン類、フォスフェート類、 キノリン類、クレゾール類、フェノール類、ジチオカル パメート金属塩類、ヒンダードアミン類を挙げることが できる。

【0018】本発明の部分架橋プチルゴム組成物には、 更に、プチルゴムの加硫剤が含有されていることが好ま しい。斯かる加硫剤としては、例えばイオウもしくはそ の誘導体、有機過酸化物、変性フェノール樹脂などの樹 脂加硫剤、キノイド系加硫剤などを挙げることができ る。また、必要に応じて加硫促進剤、加硫助剤、促進助 剤、加硫遅延剤などが併用されていてもよい。なお、プ チルゴムの加硫剤の添加は、プチルゴム、ビニル芳香族 化合物および有機過酸化物からなる配合系の混練操作 後、すなわち、プチルゴムが部分的に架橋された後に行 われる。加硫剤の混練操作においては、ミキシングロー ル、パンパリーミキサー、ニーダーなどの公知の混練装 20 置を利用することができる。加硫剤が含有されている部 分架橋ブチルゴム組成物を加硫処理することにより、ブ チルゴムの未反応の架橋点が反応し、プチルゴムの加硫 製品を得ることができる。ここに、加硫条件としては、 20~200kg/cm2の加圧下において80~20 0℃で数分間~3時間の一次加硫を行った後、更に必要 に応じて80~200℃で1~4時間の二次加硫を行 う。このようにして得られたプチルゴムの加硫製品は、 未加硫のプチルゴム組成物を直接加硫して得られる加硫・☆・・ 製品に比べて、耐熱性に優れ、圧縮永久歪が小さいもの

[0019]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳しく説明 するが、本発明はこれらに限定されるものではない。な お、実施例および比較例において、不溶解分量および加 流物性の測定は下記の方法に拠って行った。

① 不溶解分量の測定

部分架橋プチルゴム組成物500mgを一辺の長さが1 mm以下になるように裁断し、これをシクロヘキサン1。 00m1中に浸漬し、30℃の恒温槽内で48時間静置 した。次いで、100メッシュのステンレス製金網で濾 過し、濾別された不溶解分を105℃で1時間真空乾燥 した後秤量した。この不溶解分の重量を原料ゴム重量 (500mg)で除した値を不溶解分量(重量%)とし た。

② 初期物性、老化試験、圧縮永久歪試験はJISK6 301に準拠し、表2に示す条件で評価した。

【0020】〈実施例1~9〉表1に示した配合処方に 従って、プチルゴム「JSRプチル#365」(日本合 成ゴム社製) およびジビニルベンゼン (ビニル芳香族化 50 合物) を順次、ゴムミキサー「DS10-30MWB-

S型ニーダー」(森山製作所社製:50 rpm)に投入し混練を開始した。ここに配合系の温度は50~150 ℃とした。配合系が均一な状態になった時点でα,α'ーピス(tープチルパーオキシ)ーpージイソプロピルペンゼン「パーカドックス14」(化薬ヌーリー社製:有機過酸化物)を加えて混練を継続し、配合系の温度を170~180℃に昇温させることにより、機械的剪断力を作用させながらプチルゴムの架橋を行った。次いで、ステアリン酸、酸化亜鉛、SRFカーボン「旭#50」、タルク「タルクSW」(浅田製粉社製)および老10 化防止剤「ノンフレックスRD」(精工化学社製)を添加して再び均一な状態になった後、ゴムミキサーから取り出し、本発明の部分架橋プチルゴム組成物を得た。

【0021】次いで、得られたシート状の部分架橋ブチルゴム組成物をミキシングロールに巻付け、表1に示すプチルゴムの加硫剤などの配合薬品〔実施例1~3:イオウ「サルファックスA」(鶴見化学社製)および混合促進剤「ノクセラーEP-20」(大内新興化学社製),実施例4~6:p,p'ーベンゾイルキノンジオキシム「バルノックDGM」(大内新興化学社製)およ20びジベンゾチアゾイルジサルファイド「ノクセラーDM」(大内新興化学社製),実施例7~9:アルキルフェノール樹脂「ヒタノール2501」(日立化成社製)〕を添加して混練を行い、配合薬品が添加含有されてなる部分架橋ブチルゴム組成物を得た。

【0022】この部分架橋プチルゴム組成物の一部をサンプリングして不溶解分量を測定した。結果を表2に示す。さらに、部分架橋プチルゴム組成物の各々につい

て、プレスにより一次加硫〔加硫条件:160 \mathbb{C} ×40 \mathbb{O} (実施例1 ~ 3)、160 \mathbb{C} ×30 \mathbb{O} (実施例4 ~ 6)、190 \mathbb{C} ×30 \mathbb{O} (実施例7 ~ 9)〕を行い、更にオープンで160 \mathbb{C} ×2時間の二次加硫を行って加硫物のテストピースを作製した。このようにして得られたテストピース (実施例1 ~ 9)の各々を用いて加硫物性を測定した。結果を併せて表2 に示す。

【0023】〈比較例1〉ビニル芳香族化合物を用いなかったこと以外は実施例2と同様にしてプチルゴム組成物を得た。このプチルゴム組成物の一部をサンプリングして不溶解分量を測定した。結果を表2に示す。次いで実施例2と同様にしてイオウおよび混合促進剤を添加し混練を行った。さらに、このプチルゴム組成物のプレス加硫を行ったところ、コンパウンドが半液状化して、テストピースを作製することはできなかった。これは、ビニル芳香族化合物(ジビニルベンゼン)を用いなかったため、混練時において、プチルゴムの主鎖の分解反応が架橋反応に優先し、架橋点が失われたからであると考えられる。

【0024】〈比較例2~4〉ビニル芳香族化合物および有機過酸化物を用いなかったこと以外は実施例1,4,7と同様にしてプチルゴム組成物を得た。得られたプチルゴム組成物を、実施例と同様の条件で加硫を行ってテストピースを作製し、各々の加硫物性を測定した。結果を表2に示す。

[0025]

【表1】

7

(単位:重量部)

	実施 例 1	実施例2	超88	実施 例4	実 例 5	美國衛	実施例7	実置 18	実施(列9	比較例1	比較 第2	比較 例3	比較例4
ブチルゴム ジビニルベンゼン α, α' ーピス(1ーブチルパーオキ シ) ーワージイソプロピルベンゼン	100 5 0.3	100 5 0.5	100 5 0.7	100 5 0.3	100 5 0.5	100 5 0.7	100 5 0.3	100 5 0.5	100 5 0.7	0.5	100	100	811
ステアリン酸 酸化亜鉛 S R F カーボン タルク 老化防止剤	1 50 70 1	1 20 1	1020 1020 1	1 50 70	1 50 70	1022	1205	1.000	1 50 70 1	-200-	255-1	-r85-	1 50 70 1
イオウ 現合促進剤 p. p. ーベンソイルキノンジオキシム ジベンゾチアソイルジサルファイド アルキルフェノール樹脂	1.5	1.5	1.5	თო	1	თო		11112	11112	1.5	1:55	ლ	

[0026]

40 【表2】

						**-			
		不溶解分	初其	明物的	ŧ	加熱	芒 化 和	& ‡ (1)	圧縮 永久歪
		(重量%)	引張強さ (kg/cm²)	伸 び (%)	硬 度 JIS-A	引張強さ (kg/cm²)	伸 び (%)	硬度 JIS-A	水久主 (%) *(2)
	1	21.5	8 4	410	7 5	6.4	330	7 9	46. 3
	2	35.1	6 9	420	7 4	6 8	350	7 6	42. 9
	3	10.9	5 6	3 7 0	7 5	5 7	3 1 0	7 7	50. 1
実	4	22.8	4 3	290	7 6	4 8	270	7 5	71. 4
施	5	34.8	4 5	280	7 5	4 6	240	7 4	68. 2
例	6	11.2	3 0	2 1 0	7 2	3 4	190	6 8	74. 3
נים	7	22.1	6 2	3 6 0	8 2	6 2	320	8 2	21. 2
	8	35.0	7 0	270	8 5	7 1	250	8 6	19. 5
	9	11.4	5 <u>2</u>	290	80	5 3	260	8 3	23. 8
	l	0.1	_		_	_	_	_	_
比	2		60	560	7 1	5 0	450	7 2	68. 3
較	3	_	4 0	280	7 3	3 2	180	7 3	75. 6
例	4	_	5 5	4 0 0	7 8	5 0	280	7 6	23. 1

*(1) 加熱条件:空気加熱劣化(110℃×100時間) *(2) 加熱条件:100℃×70時間

[0027]

【発明の効果】本発明の部分架橋プチルゴム組成物を加 30 加硫製品は、一般工業、電気、化学分野などへの利用が 硫することにより、優れた常態物性、耐熱性および低圧

縮永久歪性を有する加硫製品を得ることができ、斯かる。 可能である。